PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-048001

(43)Date of publication of application: 26.02.1993

(51)Int.CI.

H01L 25/07

H01L 25/18

(21)Application number: 03-206656

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

19.08.1991

(72)Inventor: OKAMURA SHIGERU

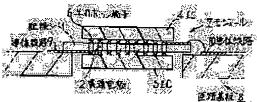
HISATSUGU NORISHIGE

(54) MOUNTING METHOD FOR SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce a signal propagation delay time by so mounting an IC vertically through a wiring sheet provided with many penetrating electrodes as to match a pitch of electrode terminals of the IC.

CONSTITUTION: A wiring sheet 1 is made of heat resistant organic compound such as polyimide, heat resistant inorganic compound such as arsenic nitride. silicon carbide, etc., and an insulating thin film having 10-500µm of a thickness. Holes each of 10-50µm in diameter are opened at a pitch equal to that of electrode terminals of an IC chip, and penetrating electrodes 2 are formed by buried growth by a metal plating method of gold, nickel, copper, etc. The sheet 1 is used, ICs are vertically opposed, and mounted to form a module, and it is mounted with the module as a constitution unit. Thus, a signal propagation delay time can be reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-48001

(43)公開日 平成5年(1993)2月26日

(51)Int.Cl. ⁶ H 0 1 L	25/065 25/07 25/18	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所		
	20,10		7220-4M	H 0 1 L	25/ 08		Z
				:	審查請求	未請求	請求項の数5(全 4 頁)
(21)出願番号		特顧平3-206656		(71)出願人	000005223 富士通株式会社		
(22)出願日		平成3年(1991)8月19日			神奈川	県川崎市	中原区上小田中1015番地
				(72)発明者	神奈川		中原区上小田中1015番地 内
				(72)発明者	神奈川		中原区 <u>上</u> 小田中1015番地 内

(54)【発明の名称】 半導体集積回路の実装方法

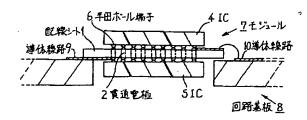
(57)【要約】

【目的】 半導体 I C の実装方法に関し、 I C チップ間の配線距離を可能な限り縮小することを目的とする。

【構成】 ICチップの電極端子ピッチに等しいピッチで複数の貫通電極が形成されており、また、必要とする 貫通電極と接続する外部接続電極を備えて形成されている配線シートの表裏面にICチップを向い合せて接着してモジールを作り、このモジールを構成単位として配線 基板に装着することを特徴として半導体集積回路の実装方法を構成する。

本発明の原理図

(74)代理人 弁理士 井桁 貞一



【特許請求の範囲】

【請求項1】 1Cチップの電極端子ピッチに等しいピッチで複数の貫通電極が形成されており、また必要とする貫通電極と接続する外部接続電極を備えて形成されている配線シートの表裏面に1Cチップを向い合せて装着してモジールを作り、該モジールを構成単位として配線基板に装着することを特徴とする半導体集積回路の実装方法。

【請求項2】 前記モジールの配線基板への装着が配線 シートに設けた外部接続電極と配線基板の導体線路との 10 直接接合によるか、或いはワイヤボンディングにより行 うことを特徴とする請求項1記載の半導体集積回路の実 装方法。

【請求項3】 前記モジールが主ICチップの上に前記配線シートを介して副ICチップが向い合せに装着されており、前記主ICチップが配線基板に装着されていることを特徴とする請求項1記載の半導体集費回路の実装方法。

【請求項4】 前記配線シートに形成されている貫通電極の中の複数個が相互に回路接続されて構成されている 20 ことを特徴とする請求項1記載の半導体集積回路の実装方法。

【請求項5】 前記モジールの配線基板への装着がIC チップの電極端子を装着した貫通電極と配線基板装着位 置にある貫通電極とを導体線路で接続し、前記配線基板 装着位置にある貫通電極を用いて行うことを特徴とする 請求項1記載の半導体集積回路の実装方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は【Cチップ相互間の配線 30 接続距離を短縮した半導体集積回路の実装方法に関する。

[0002] 高性能の電子装置を実現するには集積回路 ([C)の集積度の向上と高性能化が最も必要である が、] C相互間の配線距離を短くして信号の伝播遅延時間を少なくすることも重要である。

[0003]

【従来の技術】配線基板へのICの装着法としてハーメ チックシールしたセラミックバッケージまたは樹脂モー ルドバッケージを用い、プリント配線基板に装着して用 40 いられている。

【0005】このようにすることによって【Cチップ間の距離が短縮し、装置の小形化に成功している。然し、信号の高速化を達成するには更に【Cチップ間の距離を短くして信号の伝播遅延時間を短縮する必要がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】大量の情報を高速に処理するため情報処理装置はこの装置の主体を構成する半導体装置の集積度の向上が行われており、LSIやVLSIが実用化されているが、これと共にこれらIC間の配線距離を短縮して信号の遅延をできる限り少なくすることが必要である。

7

【0007】そこで、この実装法の開発が課題である。 【0008】

【課題を解決するための手段】上記の課題はICチップの電極端子ピッチに等しいピッチで複数の貫通電極が形成されており、また必要とする貫通電極と接続する外部接続電極を備えて形成されている配線シートの表裏面にICチップを向い合せて装着してモジールを作り、このモジールを構成単位として配線基板に装着することを特徴として半導体集積回路の実装方法を構成することにより解決することができる。

[0009]

【作用】本発明は【Cチップの電極端子ビッチと等しいビッチで多数の貫通電極が形成されており、また必要とする貫通電極と接続する導体線路を備えて形成されている配線シートを用い、フリップチップタイプの【Cを向かい合わせに装着するものである。

【0011】 こゝで、このような微細孔の形成と金属の成長は例えばX線リソグラフィ(触刻技術)とメッキ技術を使用するLIGA(Lithography and Galvano—forming)プロセスにより作ることができる。

【0012】また、貫通電極2と連絡する外部接続電極3は真空蒸着法やスパッタ法などの薄膜形成技術と写真 蝕刻技術(フォトリソグラフィ)により形成することが できる。

) 【0013】本発明はか、る配線シート1を使用し、I Cを上下より向かい合わせて装着してモジールを作り、 これを構成単位として実装を行うものである。図1は本 発明の原理図であって、配線シート1に設けてある貫通 電極2の突起部にフリップチップタイプIC4.5の半 田ボール端子6を加熱融着してモジール7を作り、この モジール7を回路基板8の上に形成されている導体線路 (例えばバンプ)9に当接して融着するか、あるいは導 体線路(例えばバッド)10とワイヤボンディング接続を 行うものである。

50 【0014】なお、図1は配線シート1の上下に一個づ

3

つ同種のICを装着した場合であるが、複数個を装着してもよく、また、配線シートに設けてある貫通電極の配線を変えて異種のICを装着してもよい。

【0015】また、ICの上にての配線シートを置き、ROMや論理回路などの副ICを搭載し、とのICを従来のように実装することもできる。このように本発明は配線シートを用いて半導体モジールを作り、これを用いて実装を行うもので、従来に較べ導体線路の長さを格段に短くできるために信号伝播遅延時間を減少することができる。

[0016]

【実施例】実施例1: (主ICの上に副ICを搭載して複合ICを形成した例)

図3は主【C12の上に配線シート13を介して副【C14を装着して複合【C15を作り、これをセラミックバッケージ16に装着した状態を示す断面図である。こゝで、副【C14は例えばROMや論理回路などであり、今まで、特定目的の【C(AS【C)については目的に合わせて集積回路全体を設計し、製作していたが、この実施例は基本回路を製作しておき、これに目的に合った集積回路を20添加するもので、この方法を使用することにより各種の機能をもつ集積回路を実現することができる。

【0017】また、副IC14の代わりに薄膜ICやハイブリッドICなど他の機能部品や回路を搭載することも可能である。

実施例2: (配線シートを用いて複雑な回路構成を行う例)

図4は配線シートの貫通電極間を用途により複雑に回路 接続した例であり、同図(A)は側面図、また同図

(B) は平面図を示している。

【0018】すなわち、配線シート17には多数の貫通電極18が設けられているが、その総てが I C 19,20 と接続している訳ではなく、遊び電極を設けると共に、配線シート17の上で貫通電極間の回路接続を行うものである。

【0019】とのような方法をとることにより複雑な回路機成が可能となる。

実施例3: (三次元構成例)

図5はL [GAプロセスを用いて形成した配線シートを*

*組合せて断面がコの字形の配線シート21を作り、との配線シート21の上下に I C22,23 を装着した後、との配線シート21を従来構造をした配線シート24に装着することにより I Cの三次元構成とする例である。

実施例4: (配線シートの貫通電極を用いて回路接続を 行う例)

図6は配線シートの貫通電極を用いて回路接続を行う例であって、ICを上下に装着した配線シート26を配線基板(例えばセラミックパッケージの基板)27 の導体線路10 28に回路接続する場合に、導体線路28に対応する位置にある貫通電極29にまで導体線路30をパターン形成しておくもので、この貫通電極29を用いて配線基板27の導体線路28と回路接続を行うものである。

[0020]

【発明の効果】以上のように本発明は I C の電極端子ピッチに合わせて多数の貫通電極を設けてある配線シートを介して上下に I C の装着を行うもので、本発明の使用により導体線路長を格段に減少することができ、これにより信号の伝播遅延時間を減少することができる。

:0 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理図である。

【図2】配線シートの構成を示す斜視図と断面図であ ス

【図3】主ICの上に副ICを装着した複合ICの実装例である。

【図4】配線シートを用いて複雑な回路構成を行う例である。

【図5】ICの三次元構成例である。

【図6】配線シートの貫通電極を用いて回路接続を行う 30 例である。

【符号の説明】

1, 13,17,21,24,26 配線シート

2, 18.29 貫通電極

3 外部接続電極

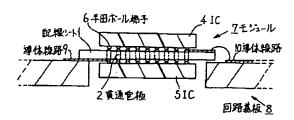
4, 5, 19,20,22,23 I C

7 モジール

9, 10,28,30 導体線路

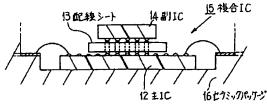
【図1】

本発明の原理団



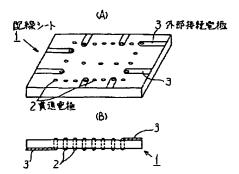
【図3】

主ICの上に割ICを装着した複合ICの実装例



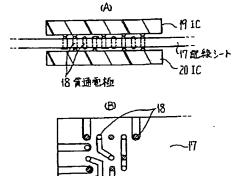
[図2]

配線シートの構成を示す針視図と断面図



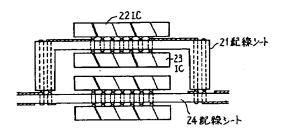
(図4)

配線シートを用いて複雑な回路構成を行う例



(図5)

ICの三次元構成例



【図6】

配線ン-トの貫通電極を用いて回路持続を行う例

